CLIPPEDIMAGE= JP408222682A

PAT-NO: JP408222682A

BEST AVAILABLE COPY

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08222682 A

TITLE: LEAD FRAME AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

PUBN-DATE: August 30, 1996

INVENTOR-INFORMATION:

YAMADA, JUNICHI KAMI, TOMOE SASAKI, MASARU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

DAINIPPON PRINTING CO LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP07047919

APPL-DATE: February 14, 1995

INT-CL (IPC): H01L023/50;H01L021/60

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a lead frame adaptable to multi-terminal design of semiconductor devices and after-process such as assembling and mounting steps by making one face of the top end of each inner lead parallel to the faces of other parts thereof and the other three faces thereof recessed.

CONSTITUTION: A lead frame 10 for resin-sealed semiconductor devices mounts a semiconductor element on inner lead tip parts 11A through electrically connects it to external circuits by outer bumps and leads 12 integrated with inner loads 11. The tip part 11A is thinner than other parts of the frame 10 and nearly rectangular in cross-section. One face of the part 11A is parallel to other parts faces of the frame 10 and other three faces of the lead 11 are made recessed.

COPYRIGHT: (C)1996, JPO

(19) [[木口米ガ介 (1 P) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開 号 特開平8-222682

(43)公寓日 平成8年(1996)8月30日

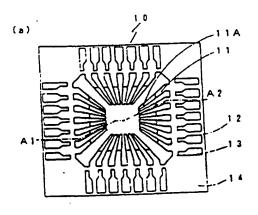
	鏡別配号	庁内整理番号	Fl		技術教术	伍所
(51) IntCl.*		// F1 (12-24 m - 7	H01L 23	3/50	U	
HOIL 23/5	/50				Α	
21,	/60 3 1 1		21	1/60	3 1 1 R	
			क् अध्यक्ष	المدهق الإ	SHARNED TO 10-1	he.
			1			
	45局平7~47919	特額平7~47919			000002897	
(21) 出頭無号	44 400 1 1 1 1 1 1 1 1				印刷株式会社	_
(ac) (1) 85 🖸	平成7年(1995)	2月14日	ļ		新宿区市谷加賀町一丁月 1 番 1	7
(22) 川瀬日	7.00	,	(72) 発明者	東京都	序一 新宿区市谷加賀町一丁日1番1 印刷株式会社内	.
			(72)発明者	火坑都	江 新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 印刷株式会社内	片
			(72) 発明者	東京都	: 實 新宿区市谷加賀町一丁日 1 番: 印刷株式会社内	占号
			(74)代算人	弁理士	小四 净美	

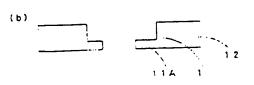
(54) [発明の名称] リードフレームおよびその製造方法

(前)【関約】

【目的】 半導体装置の多端子化に対応でき、且つ、ア センブリ工程や実装工程等の後工程にも対応できる高精 細なリードフレームを提供する。

【横成】 半導体素子をバンプを介してインナーリード 先端部に搭載し、インナーリードと一体となって延設し たアウターリードにより半導体表子と外部回路とを電気 的に接続する、樹脂料止型半導体装置用リードフレーム であって、インナーリード先端部は、板厚がリードフレ ームの他の部分の板厚よりも薄く、断面形状が略方形で あり、且つ、該インナーリード先端部の1面はリードフ レームの他の部分の面に平行で、前記インナーリードの 他の3面は凹状に形成されている





02/19/2003, EAST Version: 1.6%.6% d

【特許前求の範里】

【請求項1】 半導体素子をパンプを介してインナーリ ード先端部に搭載し、インナーリートと一体となって延 設したアウターリードにより半導体素子と外部回路とを 電気的に接続する。樹脂封止型半導体装置用リードプレ ームであって、インナーリード先端部は、板厚がリード フレームの他の部分の板厚よりも薄く、断面形状が略方 形であり、且つ、該インナーリード先端部の1面はリー ドフレームの他の部分の面に平行で、前記インナーリー ドの他の3面は凹状に形成されていることを特徴とする リードフレーム。

. 1

【代字順介】 (単語は表示なべ) かかなしてインギーリ ード先端部に搭載し、インナーリートに一体となって健 殺したアウターリードにより半導体素子と外部回路とを 電気的に接続する、樹脂封正型半導体装置用リードフレ **ームであって、半等体系子をパンプを介して搭載するイ** ンナーリード先端部は、板厚をリードフレームの他の部 分の板厚よりも薄く、断面形状が略方形であり、前記イ ンナーリード光端部2月 面はリードフレームの他の部分 の面に平行で、前記インナーリードの他の3面は凹状に 形成されていることを特徴とするリードフレームをエッ チングプロセスによって作製する方法であって、少なく とも順に、

- (A) リードフレーム素材の両面に感光性レジストを譲 布する工程。
- (B) 前記リードフレーム素材に対し、一方の面は、少 なくとも半導体素子をパンプを介して搭載するインサー リード先端部形炭領域において平坦状に腐蝕するための パターンが形成されたパターン版にて、他方の面は、イ 成されたパターン板にて、それぞれ、悠光性レジストを 蠶光して、所定形状の間口部を持つレジストパターンを 形成する1程。
- (C) 少なくとも、インサーリード先端部形状を形成す るための、所定形状の間口部をもつレジストパターンが 形成された血腫が心裏触染による第一のエッチング加工 を行い、腐種されたインナーリード先端部形成領域にお いて、所定量だけエッチング加工して止める工程、
- (D) インナーリード先端部形状を形成するためのバタ ーンが形成された面側の腐蝕された部分に、耐エッチン 40 グ性のあるエッチング抵抗層を埋め込む工程。
- (王) 平川状に唐座するためのパターンが形成された面 側から、始触液による第二のエッチング加工を行い貫通 させて、インボーリートル端部を形成する工程。
- (F)上記エッチング供抗療、レジスト腺を剥離し、流 浄水る工程、を含むことを特徴とするリートフレームの 製造方法。

【発明の日報では明】

介してインナーリード先端部に搭載するための樹脂月止 型半導体装置用リードプレールとその製造方法に関す る。特に、フリップチップ法により半導体素子をインナ ーリード先端部に搭載するためのリードフレームに関す

[0002]

【従来の技術】従来より用いられている樹脂月止型の半 遅体装置(アラスチックッードフレームバッケージ) は、一般に図6(a)に示されるような構造であり、半 専体装置60は、半導体素子を42%ニッケルー鉄合金 零からなるリードフレームに搭載した後に、樹脂もうに 1 時間1 では、ケーに対ったので、火器化療学のよ の心極バットもらに対応できる数のインナーリートもう を必要とするものである。そして、半時体業子らりを搭 載するダイバッド部62年周囲の回路との電気的接続を 行うためのアウターリード部64、アウターリード部6 4に一体となったインデーリード部63、該インナーリ 一ド都も3の先端部と半導体素子61の電極パッド66 とを電気的に接続するためのワイヤ67、半時体系で6 1を封止して外界からの応力、汚染から守る樹脂も5等 からなっている。このようなリードフレームを利用した **樹脂封止型の半導体装置(プラスチックリードフレー**人 パッケージ)においても、電子機器の軽薄短小化の時流 と半導体素子の高集積化に任い、小型薄型化かつ電極端 子の増大化が顕著で、その結果、樹脂対比型半導体装 面,特にQFP (Quad Flat Packar e) 及UTQEP (Thin Quad Flat P ackake)等では、リードの多ピン化が若しくなっ てきた。上記の半導体装置に用いられるリードプレーム シナーリード先端部形状を形成するためのパターンが形 30 は、微細なものはフオトリソクラフィー技術を用いたエ ッチング加工方法により作製され、繊細でないものはア レスによる加工方法による作製されるのが一般的であっ たが、このような半導体装置の多ピン化に伴い、リード プレームにおいても、インサーリード部先端の微細化が 進み、繊細なものに対しては、プレスによる打ち扱き加 工によらず、リードフレーム部材の板厚がり、25mm 程度のものを用い、エッチング加工で対応してきた。こ のエッチング加工方法の工程について以下、図5に基つ いて簡単に述べておく。先ず、据合金もしくは42%エ ッケルー鉄合金からなる厚さり、25mm程度の落板 (リードプレーム素材5.1.) を上分洗浄(図5.(n.)) した後、重クロム酸カリウムを燃光材とした水溶性カゼ インレジスト等のフオトレジストラ2を該薄板の両表面 に均一に進布する。((国5(b))) 次いで、所定のパターンが形成されたマスクを介して高 圧水銀灯でレジスト部を露光した後、所定の現代派で該 感光性レンストを現像して(図り())。レンストバ ターンちょうが同じ、硬酸物理、流体処理等を必要が応 1. 17(1) 集化等。我未完在、主力表展为关节发生分布。 51)に吹き付け所定の寸法形状にエッチングし、貫道させる。(図5 (d))

次いで、レジスト版を刺脱処理し(図5(c))、赤み 後、所望のリードフレームを得て、エッチング加工工程 を終了する。このように、エッチング加工等によって自 製されたリードフレームは、更に、所定のエリアに領ス ッキ等が施される。次いで、洗浄、乾燥等の処理を経 て、インナーリード部を固定用の接着制付きポリイミド テープにてテービング処理したり、必要に応じて所定の 量タブ吊りバーを曲げ加工し、ダイパッド部をダウンセー10 ットする処理を行う、しかし、エッチング加工方法にお **以下任一下四十二万所仁于人用树一种州市市中的任于州** の他に枚鞴(面)方向にも進むため、その欲細化加工に も限度があるのが一般的で、図5に示すように、リード フレーム素材の両面からエッチングするため、ラインア ンドスペース形状の場合、ライン間隔の加工限度幅は、 板厚の50~100%程度と言われている。又、リード フレームの後工程等のアウターリードの強度を考えた場 合、一般的には、その板厚は約0.125mm以上必要 とされている。この為、図5に示すようなエッチング加一30 工方法の場合、リードフレームの板厚を ()。 1 5 mm ~ O. 125mm程度まで薄くすることにより、ワイヤボ ンデイングのための平坦幅が少なくとも70~80μm 必要であることより、0.165mmビッチ程度の微細 なインナーリード部先端のエッチングによる加工を達成 してきたが、これが限度とされていた。

【0003】しかしながら、近年、樹脂料止関半導体装置は、小パッケージでは、電極端下であるインナーリードのビッチがの、165mmビッチを経て、既にの、15~0、13mmビッチまでの狭ビッチ化要求がでてきた事と、エッチング加工において、リード部内の板厚を落した場合には、アセンブリエ程や実装工程といった後工程におけるアウターリードの確接確保が難しいという点から、単にリード部材の板度を高くしてエッチング加工を行う方法にも順界が出てきた。

【0004】これに対応する方法として、アウターリードの佐度を確保したまま加細化を行う方法で、インナーリード部分をパーフエッチングもしくはフレスにより薄くしてエッチング加工を行う方法が提案されている。しかし、アレスにより薄くしてエッチング加工をおこなう場合には、後工程においての構度が不足する(個えば、めっきエリアの平滑性)、ホンディング、モールディング時のクランプに必要なインナーリードの平局性、可必有なが確保されない。製版を2度行なのの場合にも、製版を2度行なよって、インナーリード部分をパーフェッチ、ツにより高で、インナーリード部分をパーフェッチ、ツにより高で、インナーリード部分をパーフェッチ、ツにより高では、1代のランボー製造工程が設施し、一般を2度行なよっては、1代のランボー製造工程が設施し、一点に同じた。

【0005】一方、樹脂財正型半導体装置の多端子化に 対応すべく、下記のリードフレームを用いて半導体右子 の端子部とリートプレームのインナーリード先端部とを ワイヤポンデイングする方法とは異なる、半導体素学を パンプを介して外部回路と接続するための導体上に搭載 するフリップチップ法が提案されている。この方法は、 一扱には図でに示すように、セラミック材料よりなる基 板73上に配線(インナーリード)72を配し、その配 線(インナーリード)72の電極部(インナーリード先 端部)72A上に牛導体素子70をパンプ71を介して 搭載するものである。しかしながら、この方法の場合。 投稿(實下人) 化可相对力 不知识,准决从断下了的各种标 部プ2Aとを出わ合わせて接続する時にパンプで1か犯 極部72Aよりズレてしまい、電気的接続がうまくいか ないという問題点があり、このフリップチップ法によ り、リードフレームのインナーリード先端部に半時体系 子を搭載した、樹脂封止型半導体装置も考えられたが、 特に高精細なリードフレームを用いたものは実用に至っ ていない。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】このように、樹脂封止型半導体装置の多端子化に対応でき、且つ、アセンプリ工程や実装工程等の後工程にも対応できるリードフレームが求められていた。本発明は、このような状況のもと、半導体装置の多端子化に対応でき、且つ、後工程にも対応できる高精細なリードフレースを提供しようとするものであり、、人、そのような高精細なリードフレームの製造方法を提供しようとするものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明のリードフレーム は、半導体表示をバンプを介してインナーリード先端部 に搭載し、インナーリードと一体となって延設したアウ ターリートにより半季体素子と外部回路とを電気的に投 統する、樹脂月止型半導体装置用リードフレームであっ て、インナーリート先端部は、板厚がリードフレームの 他の部分の板厚よりも薄く、断面形状が略力形であり、 且つ、該インナーリード先端部の1面はリードフレーム の他の部分の面に平行で、前記インナーリードの他の3 面は凹状に形成されていることを特徴とするものであ る、また、木介明のリードフレームの製造方法は、半遅 体器子をパンプを介してインナーリード先端部に招載 し、イントーリートに一体となって延設したアウターリ 一下により下導体素子と外部回路とを電気的に接続す る。樹脂月山學生身体装置用リードフレームであって、 平海休君子をパンプを介して搭載するインナーリート先 常部は、おけるカートフレームの他の部分の板厚よりも 済く、断血生活が成方がであり、前記インナーリート先 2008/201 at cy (-1 2) (-2.2)他の話 (yの面に平行)。 ニョン の Fink a門は、形成されている A SECTION しょおの コスパー コロースをよっトングサルセス によって作製する方法であって、少なくとも順に、

(A) リードフレーム A 材や両面に感光性レジストをす 布する工程、(B)前記サードフレーム素材に対し、一 方の面は、少なくとも半導体素子をパンプを介して搭載 するインナーリード先端部形成領域において平坦状に原 触するため20パターンが形成されたパターン版にて、他 方の面は、インナーリード先端部形状を形成するための パターンが形成されたパターン版にて、それぞれ、悠光 性レジストを露光して、所定形状の開口部を持つレジス トパターンを形成する工程、(C)少なくとも、インサ ーリード先端部形状を形成するための)、所定形状の間() and the state of the state of a make it to be the による第一のエッチング加丁を行い、依然されたインナ ーリード先端部形成領域において、所定量だけエッチン グ加工して止める工程、(D)インナーリード先端布形 状を形成するためのパターンが形成された面側の腐蚀さ れた部分に、耐エッチング性のあるエッチング低抗層を 埋め込む工程、(E)平坦状に腐蝕するためのパターン が形成された面側から、展蝕液による第三のエッチング 加工を行い異通させて、インナーリード先端部を形成す る工程、(F)上記エッチンク抵抗層、レジスト膜を利 壁し、洗浄する工程、を含むことを特徴とするものであ る。尚、上記において、平坦状に腐蝕するとは、リード プレーム業材の一方の面から、腐食を行う際に、腐食に よる形成面(腐極面)を略平坦状(ベタ状)としながら 腐食することであり、平坦状に腐蚀つづけることによ り、既に形成されているインナーリード先端部形成のだ めのレジストパターンが形成されている面の腐蚀部の穴 部と貫通させて、インナーリード先端部を形成する。 又、上記において、凹状に形成されているとは、インサー ーリード側にベニんだ四状であることを意味する。

【0008】本発明のリードフレームの製造方法は、半 媒体装置の多端子化に対応したエッチングプロセスによ る加工方法でおり、第一のエッチング加工により、少な くとも、インセーリード先端部形状を形成するためでし 所定形状の間口部をもつレジストパターンが形成された 面側の腐蝕されたインナーリード先端部形成領域に、イ ンナーリード 光端部の(平面的な意味での)外形形状を 実質的に形成してしまうものである。したがって、第一 のエッチング加工において、所定量だけエッチング加工。40 して止めるとは、インナーリード先端部の外形形状を実 質的に形成できる星のエッチング加工でとめるという心 味である。そして、第一のエッチング加工により関値形 成された。インサーリート先端部形状を形成するためい。 パターンが形成された面側の胎煙された部分に、耐エッ チング性のあるエッチング抵抗層を埋め込むことによ り、第一のエッチング工程によって形成されている() サーザー(内端部形制を保むなから、主用状に関値する ためたスペート Jodiacされた million こう 「腐蚀水)」 お第三のエット・グがおを行っても、ビディーと問う

難している。尚、第一のエッチング工程において、平坦 状に複雑するためのパターンが形成された面偶からも切っ 触を行い、即ちリードフレーム素材の両面から内触を行 う、図4に示す方法の方が、インナーリート先端部形状 を形成するための、所定形状の間口部をもつレジストバ ターンが形成された面側からのみ腐蝕を行っ場合より も、エッチング加工時間は短縮され、作業上メリットが おる.

[0009]

【作用】本発明のリードフレームは、上記のような構成 にすることにより、半時体素子をパンプを介してインナ रो..... १९९७ अस्तराहरू साम्बर्धाः सङ्ग्रहे सम्बर्धाः सङ्ग्रहे साम्बर्धाः स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन

ドフレームにおいて、半導体装置作製の後手程にも対応 てきる、高精細なリードプレームの提供を可能としてい るものであり、結果として半導体装置の一層の多端子化 を可能としている。詳しくは、半導体案子をパンプを介 して搭載するインナーリード先端部のみをリードフレー **小素材の板厚より落くしてしていることにより、リード** フレーム全体の唯度を、全体がリードフレーム素材の板 厚の場合とほぼおなじ強度に保ちながら、インナーリー ド部の微細加工を可能としている。半導体素子をバンプ を介して搭載するインナーリード先端部のパンプとの段 統面が四状になっていることにより、バンプ接続時にお ける位置ズレが発生してもパンプと前記接続面とが電気 **的接続を行い易くしている。そして、バンプとの接続面** を凹状としてパンプとの接続面を挟む2面を凹状として いることにより、変形しにていものとしている。また。 **本発明のリードフレースの製造方法は、このような構成** にすることにより、半時体素子をパンプを介して揺私す 30 - ふインナーリード先端部の素子搭載面を凹状として、該 **素子搭載面を挟む両面を凹状に形成した。上記本允明の** リードフレームの製造を可能にするものである。そし て、第一のエッチング加工後、インサーリード先端部形 状を形成するためのパターンが形成された面側の層域で れた部分に耐エッチング性のあるエッチング抵抗層を埋 め込んだ後に、第二のエッチング加工を行うことによ り、インナーリード先端部の加工は、若材自体の原さよ り薄い、薄肉部を外形加工することとなり、焼細加工が 可能となる。そして、板厚を全体的に薄くせず、半時化 素子をパンプを介して搭載するインナーリード先端部形 成節域のみを薄くして加工する為、加工時には、板厚を 全体的に薄くした場合と比べリードフレーム素材全体を 強固少ものとしている

[0010]

【実統例】本発明のリートプレースの実施例を図じて、 で説明する。図1は本実施例リートフレームの平面IVで あり 図1 (6)は入1 - N2における断面図で、図2 ・4 わまび図2(り)は主導体素子を搭載した場合の 57個、中国的「400mm」 14、 (14、 4.2 mm) 42 mm (44,634)。 $\mathcal{D}(\mathbf{p}):=0.2\times10^{12}$, the constraint of the 1.1 中、1.0はリートフレーム、1.1はインナーリード、1 1Aはインナーリート先端部、12はアウターリート 13はダムバー、14はフレーム部を示している。本実 **徒既のリードフレームは、国主(a)に示すように、手** 導体素子をバンプを介して搭載するための活門のインサ **ーリード先端部)**1Aを有するインナーリード11と。 該インナーリード11と一体となって連結された外部回 路と接続するためのアウターリード12、関胎対止の際 の出版の法出を防ぐためのダムバー13等を有するもの で、42%ニッケルー鉄合金を岩材とした。一体もので ある。インナーリード先端部11人の呼ぎは40ヵm ノンナーリード本数27~1~4月9月1日を行り、1年した で、発度的には後半程に充分的えるものとなっている。 インナーリードピッチはり、12μmと、凶も(a)に 示す半導体装置に用いられている従来のワイヤボンデイ ングを用いた多ピン(小ピッチ)のリードフレームと比 **べて、狭いビッチである。木実施例のリードフレームの** インナーリード先端部11Aは、新面が図2(c)、図 2(d)に示すように、半時休君子搭載面間と半時休去 子搭載面を挟む両側の面を凹状に形成している。半導体 20 素子搭載面側が凹状であることによりパンプ部がインナ ーリード先端部11Aの面内に乗り易く、位置プレが発 生してもパンプと先輩面が接続し易い形状である。イン ナーリード先端部11Aの3面を凹状にしていることに より、機械的にも強いものとしている。

【0011】本実施圏のリードフレームを用いた樹脂月 **止型の半進体装置の作製には、半導体素子の端子部との** 接続にワイヤホンデイングを行わず、バンプによる接続 を行うものであるが、樹脂の別止、タムパーの切除等の ボンデイング投続を施した平浜休装置と同じ処理で行う ことができる。図6(b)は、本実範例リードフレーム を用いた樹脂料止型半海体装置の機略構成を示した側面 付である。

【0012】本元明のリートフレームの製造方法の実施 例を以下、同にそって説明する。図4は木花明の実施M ードフレームの製造方法を示すための。平導体業子をバ ンプを介して搭載するシナーリード先端部を含む要部に おける各工程断面図であり、ここで作製されるリードフ レームを示す平面図である[43 (3)の[0]-[0]2部の 40 断面部についての製造工程内である。同1中、41はリ ードプレームお材、42A、42Bはレジストパター ン、4.3は第一の開口部、4.1は第二の開口部、4.5は 第一の凹部、10は第二の凹部、47は平坦状面、48 はエッチング状境際、19ほインナーリード先端部を示 す。先ず、チュペニッグルー鉄合金がらなり、厚みかっ 0. 15mmcの-1/21-22器材 11ご内面に、重ク ロム酸カリウンを感光的とした水溶性カリインレジスト を逐動した後、反応のペターと概を同じて、明知期間で、

ターン42A、42日を形成した。(1点4(a)) 第一の期口部するは、後のエッチング加工においてリー ドフレーム素材4)をこの閉口部からベク状に腐蝕する たわのもので、レジストの第二の副口部44は、リード **フレームの半導体系子をパンプを介して搭載するインサ** リード先端部の形状を形成するためのものである。第 一の開口部43は、少なくともリードフレール41のシ ナーリード先端部形成領域を含むが、核工程において、 デービングの工程や、リードフレームを固定するクラン 10 プエ程で、ベタ状に彫練され部分的に薄くなった部分と の段差が邪魔になる場合があるので、エッチングを行う ナルアトノ・ナールード共生の管理的していていまけれたかけ 大さめにとる七姿がある。次いで、液温5.7%で、液度 48Bel の塩化添工鉄溶液を用いて、スプレー圧で、 5kg/ c ni[®] にて、レジストパターンが形成されたり ードフレーム 若材4.1の両面をエッチングし、ベタ状 (平坦状) に腐蝕された第一の凹部45の深されがリー ドフレーム部材の1~3に達した時点でエッチングを止 めた。(144(1i))

この段階で、134(モ)に示すインナーリード先端部4 9部の(平面的な意味での)外形形状が実質的に作られ ている。上記第1回日のエッチングにおいては、リード フレーム素材41の両面から同時にエッチングを行った が、必ずしも両面から同時にエッチングする必要はな い。少なくとも、インナーリード先端部形状を形成する ための、所定形状の間口部をもつレジストパターン42 **いが形成された面側から腐蝕派によるエッチング加工を** 行い、腐価されたインナーリード先端部形成節域におい て、所定量エッチンク加工し止めることができれば良 処理は、基本的に通常のリードフレームを用いてワイヤー30 い。本実能例のように、第1回目のエッチングにおいて リードフレーム系材41の画面から同時にエッチングす る理由は、両面が点エッチングすることにより、役法す る第2回目のエッチンク時間を紛縮するためで、レジス トバターン42B側からのみの片面エッチングの場合と 比べ、第1回日エッチングと第2回日エッチングのトー タル時間が頻縮される。次いで、第二の間口部44側の 腐蝕された第二の凹部46にエッチング抵抗層48とし ての耐エッチング性のあるホットメルト型ワックス(サ ・インクテエック社製の酸フックス、型番MR WB 6)を、ダイコータを出いて、建布し、ベタ状(平坦 秋)に腐蝕された第二の凹部46に埋め込んだ。レジス トパターン42日上も該エッナング販抗勢48に連布さ れた状態とした。(同1(・)) エッチング抵抗壊するを、レジストバダーン 12BI 全 面に使布する必要はないが、第二の四部(いを含む)部 にのみ集布すること(1年しろに、関4) (1年ずよう

に、第三の四部168ともに、第三の中に部318年面

にエッチングは抗筋 1 8 を決布した。 お利絶例:使用し

たなっずこの抵抗時間をは、アルカリ、解型としてのよ

ング時にある程度の条数性のあるものが、好ましく、特 に、上記フックスに限定されず、いく発化型のものでも 良い。このようにエッチンク抵抗層48をインナーリー ド先端部の形状を形成するためのパターンが形成された 面隅の腐蝕された第三の凹部46に埋め込むことによ り、後工程でのエッチング時に第二の凹部46が腐蝕さ れて大きくならないようにしているとともに、高精細な エッチング加工に対しての機械的な強度補強をしてお り、スプレー圧を高く(2、5 k g/c m²)とするこ とができ、これによりエッチングが深さ方向に進行し易。10 すくなる。この後、ヘタ状(平坦状)に腐蝕されたの。 connect a SPO成価関係の、リードフトー人参替すりをデー チングし、買煙させ、インナーリート先端部49を形成 した。(図4(d))

この際、インナーリード先端部のエッチング形成面49 Sはインナーリード側にへこんだ凹状になる。また、先 の第1回目のエッチング加工にて作製された。エッチン グ形成而495を挑む2面もインナーリード側にへこん だ凹状である。次いで、洗浄、エッチング抵抗層4.8の 除去、レジスト膜(レジストパターン42A、42B) の除去を行い、インナーリード先端部4.9が微細加工さ れた図4(a)に示すリードフレームを得た。エッチン グ抵抗暦48とレジスト股(レジストパターン42A) 42日)の除去は水酸化ナトリウム水溶液により溶解除 去した。

【0013】尚、上記実施圏においては、エッチング加 工にて、図3(a)に示ように、インナーリード先端部 から連体部15を延設し、インナーリート先端部制士を 繋げた形状にして形成したものを得て、特体部1ラをブ レス等によりUDD除去して図 1 (a)に示す形状を得 る。図3(a)に示すものを切断し、図1に示す形状に する際には、図3(6)に示すように、通常、補強のた めポリイミドデーアを使用する。図3(h)の状態で、 プレス等により遅休部15を切断除去し、図2(a)。 図2(h)に示すように半導体架子20をインナーリー ド先端部11Aにパンプ21を介して掲載した後、図6 (a) に示すワイヤボンデイング投続のものと同様に、 樹脂料止をするが、半点体系子は、テープをつけた状態。 のままで、図り(h)のように搭載され、そのまま出版 脳封止される.

【0014】両、不り出によるインナーリード先端都4 9の繊細化加工は、第二の四部4点の形状と、最終的に 得られるインサーリート先端部の厚さしに左右されるも ので、例えば、板厚しをうりカmまで薄くすると、図す (+) に示す。平用指収を100ヵmとして、インサー サード光端部ピッチロック、15mmまで微細加工可能 となる。板厚(を300m程度まで薄くし、平田編8を **テロロ m程度でするで、インサールード 右端部**地 一生 P かり、1000 内変す。福州加工の行きるが、秋平り 平田供入れ立の方が第一、データーの一手 大部部の (***) (**) (**)

pは更に依いビッチまで作製が可能となる。 [0015]

【発明の効果】本発明のリードフレーハは、上記のよう に、半導体光子をパンプを介してインナーリード先端部 に搭載する、樹脂封正型半導体装置に用いられるリード フレームにおいて、バンプとバンプを搭載するインナー リード先端部との位置ズレが起きても、電気的接続がし 易いものの提供を可能とするものであり、且つ、エッチ ング加工にてインナーリード先端部の閾報加工が可能な 構造としている。又、本発明のリードフレームの製造方 法は、半導体装置の多端子化に伴う、リードフレースの インナーリード先端部の列七四千化。簡細化に対応で き、且つ、牛蒡体製造作製のためのアセンブリエ程や実 装工程等の接工程にも対応できる。上記本允明のリード フレームの製造を可能とするものである。結局、水発明 は、半導体装置用のリードフレームで、半導体装置の多 塩子化対応でき、且つ、半導体装置作製の後工程にも対 心できる。高精細なリードフレームを提供することを可 能としている。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例のリードフレー人

【図2】実施圏のリードフレームを説明するための図

【図3】エッチング後のリードフレームの形状等を説明 するための図

【閏4】 本発明実施側のリードフレームの製造工程図

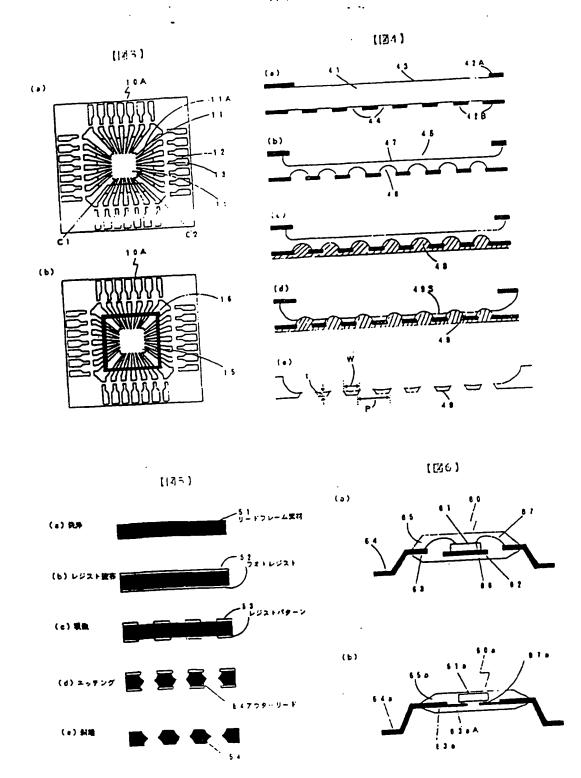
【図5】従来のリードフレームのエッチング製造工程を 説明するための国

(196) 份能对止型半连体装置图

【図7】従来のフリップチップ法を説明するための図

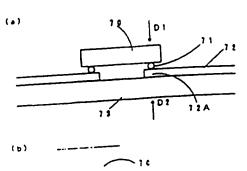
【符号の説明】

10 11 11 A 12 13 14 15 16 20, 20 a 0 21, 21 a 25, 25 a 11 42 A, 42 b 13	リードフレーム インナーリード インナーリード カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カ
1 1	
1-1	
15	第一・の門部
1.6	第二の回訳
13	平104.60
	元 京苏 2 株林村
nter a re	インテーリートルが部



2 - 1003, 1 NST Weision: 1.03.0002

(147)





02/19/2003, EAST Version: 1.01.0002